# 次世代再処理ガラス固化技術基盤研究 (30) 廃棄物含有鉄リン酸ガラスの作製及び物性評価

Basic research programs for the next generation vitrification technology (30) Characterization of iron phosphate glass containing high-level waste simulant

\*小林秀和 ¹, 永井崇之 ¹, 岡本芳浩 ¹, 捧賢一 ¹, 天本一平 ¹², 武部博倫 ², 中村洋貴 ³, 三田村直樹 ³, 都築達也 ³ ¹原子力機構, ²愛媛大学, ³セントラル硝子㈱

高レベル廃液ガラス固化の代替マトリックス調査として、模擬廃液を鉄リン酸ガラスで溶融固化する試験を実施し、約1000°Cで均一なガラス融体が生成すること、廃棄物ガラス試料の化学的耐久性は良好であること等を明らかにした。

**キーワード**: ガラス固化, 鉄リン酸ガラス, 高レベル廃液, 化学的耐久性

## 1. 緒言

高レベル廃液ガラス固化の高度化として、現行ホウケイ酸ガラス (BS ガラス) の組成改良による高充填マトリックスの開発とともに、代替マトリックスの適用性調査を進めている。代替マトリックスは、鉄リン酸ガラス (IP ガラス) に着目し、これまでに、廃液成分を粉末試薬で簡易的に模擬した試験により、同成分を IP ガラスに固定化できる見込みを得た[1]。本報では、実プロセスでの処理を想定し、IP ガラスフリットと高レベル廃液組成を模擬した非放射性廃液 (模擬廃液; Na, Mo, Zr, Nd 等の約30成分が溶解した硝酸水溶液) を用いて、ガラス融体が生成するまでの加熱時の挙動、廃棄物ガラス試料の化学的耐久性等を評価した。放射光 XAFS による局所構造解析結果は次報(31)で述べる。

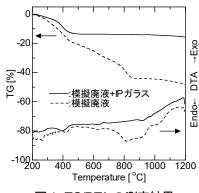
#### 2. 試験

加熱過程でのガラス溶融挙動を TG/DTA 及びホットサーモカップル装置<sup>[2]</sup>により調べた。本結果を踏まえ、以後の廃棄物ガラス試料の作製温度を  $1150^{\circ}$ C に決定した。IP ガラスフリットと模擬廃液の混合比率(廃棄物含有率)をパラメータとし、これら混合物を装荷したアルミナルツボを電気炉内にて  $1150^{\circ}$ C で 2h 溶融した後、黒鉛ルツボに流し込み、徐冷固化した。 得られた廃棄物ガラス試料は、XRD 測定及び SEM/EDS 分析によりガラス化状態、MCC-1 準拠静的浸出試験により化学的耐久性を評価した。

## 3. 結果・考察

加熱時の挙動を図1及び図2に示す。模擬廃液単体では、昇温に伴い遷移金属、希土類、アルカリ、アルカリ土類硝酸塩の熱分解が約900°Cまで逐次進行すると推定される。一方、IP ガラスが共存すると、主な熱分解反応は約500°Cまでにほぼ終了し、約1000°C以上では均一なガラス融体が生成することが分かった。廃棄物含有率をパラメータに作製した試料のガラス化状態を評価した結果、白金族化合物(RuO2, Pd 合金)の析出が認められた。廃棄物充填率15 wt%以上では、これらに加え $ZrP_2O_7$ 、REPO4(RE:希土類元素)等の非水溶性リン酸塩結晶も認められた。なお、BS ガラスの場合に相分離しやすいイエローフェーズ(Na2MoO4等)等の水溶性化合物は確認されなかった。各元素の規格化浸出率は $10^5 \sim 10^4 \, \mathrm{kg/m^2/d}$ であり、BS ガラスの $10^4 \, \mathrm{kg/m^2/d}$ より低く、良好な化学的耐久性を示した。

本研究は、経済産業省資源エネルギー庁「平成27年度次世代再処理ガラス固化技術基盤研究事業」の成果の一部である。



加熱前 500°C 700°C 1000°C 1200°C 模擬廃液 +IP ガラス 1 mm 均一融体 模擬廃液

図1 TG/DTA の測定結果

図2 ホットサーモカップル装置による加熱時の挙動観察結果

### 参考文献

[1] 小林ほか, 原子力学会 2015 秋の大会, F50.

[2] 太田ほか, 日本金属学会会報, 第19巻, 第4号 (1990).

<sup>\*</sup>Hidekazu Kobayashi<sup>1</sup>, Takayuki Nagai<sup>1</sup>, Yoshihiro Okamoto<sup>1</sup>, Kennichi Sasage<sup>1</sup>, Ippei Amamoto<sup>1,2</sup>, Hiromichi Takebe<sup>2</sup>, Hiroki Nakamura<sup>3</sup>, Naoki Mitamura<sup>3</sup>, Tatsuya Tsuzuki<sup>3</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Japan Atomic Energy Agency, <sup>2</sup>Ehime University, <sup>3</sup>Central Glass Co., Ltd.